WPI Acc No: 1985-180739/198530 Prepn. of polyoxy-tetramethylene glycol fraction - by fractional pptd. using methanol and ethanol mixts. with water Patent Assignee: ASAHI CHEM IND CO LTD (ASAH Number of Countries: 001 Number of Patents: 001 Patent Family: Week Applicat No Kind Kind Date Patent No Date 19831117 198530 B A 19850613 JP 83215111 Α JP 60108424

Priority Applications (No Type Date): JP 83215111 A 19831117 Patent Details: Main IPC Filing Notes Patent No Kind Lan Pg JP 60108424 A

Abstract (Basic): JP 60108424 A A method of preparing polyoxytetramethylene glycol having sharp spread of mol. wt., which comprises bringing polyoxytetramethylene glycol (PTMG) into contact with water in an amt. of not more than 1.7 times as much as that of methanol used or not more than 3.0 times as much as that of ethanol used in the presence of methanol and/or ethanol, conducting mol. wt. fractional pptn. from the polymer corresp. to the vol. of water, then by eliminating high polymer portion and/or low polymer portion.

ADVANTAGE - The amt. of pptes. becomes max. at a given vol. of water, and addn. of further water intensifies emulsification thus decreasing the amt. of pptes. to render the fraction by mol. wt. impossible, which makes the fractionation by mol. wt. in an amt. of water less than the given one.

0/1

Derwent Class: A25 International Patent Class (Additional): C08G-065/30 ⑩ 日本 国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60 - 108424

(i) Int Cl. 1

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和60年(1985)6月13日

C 08 G 65/30 // C 08 G 65/20 8319-4J 8319-4J

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

分子量分布のシャープなポリオキシテトラメチレングリコールを得る方法

②特 願 昭58-215111 ②出 願 昭58(1983)11月17日

富士市鮫島2番地の1 旭化成工業株式会社内

明者 外村 正一郎明者 佐藤 富雄

富士市鮫島2番地の1 旭化成工業株式会社内 富士市鮫島2番地の1 旭化成工業株式会社内

⑪出 願 人 旭化成工業株式会社

大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

明 淵 樓

/ 発明の名称

砂発

分子重分布のシャープなポリオキシテトラメ テレングリコールを得る方法

ュ 特許請求の範囲

ポリオキシテトラメチレングリコールとメタノール使用量の17倍重量以下またはエタノール使用量の30倍重量以下の水とをメタノール及び/またはエタノールの存在下に接触させ、水量に応じた高分子量体からの分子量分別た酸を行ない、高分子量部分及び/または低分子量部分を除去するとにより分子量分布のシャープをポリオキンテトラメチレングリコールを得る方法

ま 発明の詳細な説明

本発明は、ポリオキシテトラメチレングリコール(以下PTMGと略す)の低分子量即分、または高分子量部分、あるいはそれら両部分を除くことにより分子量分布のシャープなPTMGを得る方法に関するものである。

PTMGはスペンデックスやポリウレタンの主要

原料である有用なポリマーである。スパンデックスの原料としては数平均分子量が800~8000程度のものが用いられるが、工業的に人手可能なPTMGは一般に広い分子量分布を持つてかり、オリゴマーから数万にも遵する高分子量体までが含まれている。一方、スパンデックス物性の上からは、この様な低分子量体及び高分子量体を含まない、分子量分布のシャープなPTMGを用いることが好ましいと云われている。

分子量分布のシャープなPTMGを得る方法としては、特別的 6 0~7 6 6 9 7 号公報には、PTMGを破型勝イオン交換物能の存在下、約 1 2 0~1 5 0 ℃ の温度で、低分子量が分を解重合するととによりの温度で、低分子量が分を解重合するととによったの方法は、イオン交換がある。で使用限度近い高温での反応を必要とし、科PTMG 子量分布のシャープなものを得るには取料 PTMG ク1 5 5~4 0 5 を解重合してテトラヒドのランとする必要があり、コスト的な問題がある。さらにこの方法では高分子量体を除くととは

- 2 -

- 1 -

である。

一般に低分子量体と高分子量体とを共に除くことの可能な方法としては、ポリマーの良器媒と資 器媒を組合わせた分別式療法が知られている。

しかし、PTMGの食溶媒と貧溶媒である水とを組合せた系ではエマルジョン化する問題があり今までに分別沈緩の可能な系は見出されていない。このエマルジョン化の問題を解決する方法として、米国特許第3478108号明細書には、PTMGをベンセン、トルエン等の溶媒に溶かした役に、メタノールー水の場合溶媒を作用させてPTMGの低分子量体しか除去したないという欠点を有する。

本発明者はPTMGK対する種々の良器媒と水、 ヘキサン、アセトニトリル等の貧器媒とを用いた 分別沈澈法について詳しく再検討した。

その結果、一般に分別は彼法では、多量の資溶 媒を用いるほどは彼量は多くなるが、 PTMGIC対 してメタノールー水又はエタノールー水を用いた の例で示した様に、一定の水量の所で沈毅量は地大になりそれを超える水を加えるとエマルション 化が被しくなり沈澱量は減少し、分子量による分別は行なえなくなり、それ以下の水量においての み分子量による分別が可能であることを見出し、 との知見を基にして本発明を成すに至つた。

協合には篤くべきことに第1凶にメタノールー水

すなわち、本発明は、PTMGとメタノール使用 量の1.7倍重量以下またはエタノール使用量の3.0 倍重量以下水とをメタノール及び/またはエタノ ールの存在下に接触させ、水量に応じた高分子量 体からの分子量分別沈腰を行ない、高分子量部分 及び/または低分子量部分を除去することにより 分子量分布のシャープなPTMGを得る方法である。

本発明法は具体的にはたとえば以下の(a) - (b)の 方法により実施する。

(a) PTMGをメタノール、又はエタノールに形かし、次いで水を白澤が生する量以上加えることにより、あるいは上配水磯度に調節したメタノールー水又はエタノールー水混合音碟とPTMGを混

- 4 -

- 3 -

合するととにより、高分子豊体のPTMCを歯体あるいは液体で沈降させて二相に相分離して除去し、 上相を脱影媒することで高分子豊部分の除かれた PTMCを得る方法。

(b) PTMGをメタノール又はエタノールに溶かし、次いで水をメタノール使用量の1.7倍重量以下 火はエタノール使用量の3.0倍重量以下の範囲で加 えることにより、あるいは上配重量比に調節した メタノールー水又はエタノールー水混合溶鉄と PTMGを混合することにより、低分子量体のPTMG を除いた部分を固体あるいは液体で沈峰させて分 随回収し、次いで脱溶薬することで、低分子量部 分の除かれたPTMGを得る方法。

上配(a)の方法で二相に相分離させて下相を除いた後、上相痞液に水をメタノール量の 1.7倍重量以下又はエタノール量の 3.0倍重量以下の範囲内で、更に加えることにより、あるいはメタノール又はエタノールを無留等で除き、水のアルコールに対する重量比を上配範囲まで高めることにより、低分子量PTMGのみを溶解させて幾し、他の部分を

固体あるいは液体で沈降させて分離回収し、脱裕 群することで低分子量部分及び高分子量部分の除 かれたPTMGを得る方法。

本発明で使用するPTMGには特に制約はないが、 数平均分子量は分子量分布にもよるが、800~ 8000程度が好ましい。

PTMG使用量に対する溶解使用量の重量比は
0.5~20が好ましい。0.5米漁では分子量による
分別がりまく行なわれず、分子量分布はあまり
マープにはならない。20を超える溶媒を用いて
も効果に差はなく新たな利点は生じない。

PTMGのアルコール溶液に添加して白褐を生する水量はPTMGの分子量、PTMG機度、温度等によつて変化するが、数平均分子量1750、機度20 重量が、温度25℃での値は、メタノールを用いた場合はメタノール量の約0.35倍重量、エタノールを用いた場合はエタノール量の約0.75倍重量である。

原料 P T M G から高分子量体を除く場合には、白 濁量を若干上まわる量の水を加えて、沈降した部

- 6 -

- 5 -

特開昭60-108424(3)

分を除くが、水丘を多くしすぎると、有用な分子 立部分まで沈降して好ましくない。 超過水位は条件により多少変助するか、白羽を生する仕から、 その 1.4倍世の随囲である。

盤底は使用密媒の辞点以下で行なりのが好きしいが、低分子位体を追択性良く分配するためには 80で以下で行なりのが良い。約15で以下では、 PTMCは固体として优設するが、 PTMCを多く回収したい場合には低思の方が好ましい。

水添加後、完全に相分性するまでには徴時間~ 数十時間が必要であるが、这心分離を行なりとと で時間を短路することが可能であり、神られる結 果にも有法な受けない。突施形式は、記律裏置、 相分庫和、無質要置めるいは、短律要は、这心分 離极、蒸留委置等を用いたベンチ式、超鋭式のい ずれも突縮可能である。

本発明では分子性分布の尺度として(1)式で示される多分放度(d)を用いる。

$$d = \overline{M} = /\overline{M} = \cdots$$
 (1)

ここで、M。 は数平均分子丘、Moは 放立平均分子丘であり、これらはグルパーメイションクロマトグラフィー (GPC)により測定した。

以下、突縮例を軽げて本発明を説明する。 空流例 1

PTMG1.0%(M。=1750 d=1.9)をメタノール 4.0% に浴がす。次にH₂Oを1.52% 添加して充分に投拝した後、23℃で3時間分散して相分違さ

- 8 -

せる。下相の高分子性体部分を相分離して除く。 上相に HaO を 24 8 50加えて充分に提押した後、25 でで 2 0 時間辞世して相分値させ、下相の PTMG 相を回収する。上相には低分子位部分が落煤して いる。分はした各相を脱溶鉄した路梁を袋ー1 に 示す。

袋 - 1

	西江(4)	数平均分子 丘丽。	d
原料PTMC	3. 0	1750	1. 9
高分子员部分	0.13	3 2 0 0	1. 3
低分子拉部分	0.15	;5 Q Q	1. 8
精製PTMG	0.72	2000	1. 3

突焰例 2

PTMG 1.3 kg (Mo = 1500 d = 1.9) をメタノール 8.1 kg に 格かす。 次に HoO を 3.4 kg加えて充分に 投押したのち、 10 でで 3 0 時間 節型して相分 なさせる。 低分子 立部分の 密閉した 上相と、 下相を分配して、 それぞれ 脱密做する。 その 超 共を殺ー2 に示す。

	西位(以)	微平均分子位	d
原料PTMG	1. 3	1500	1. 9
低分子监部分	0.23	5 0 0	1. 9
稻製PTMG	1.07	1800	1, 5

比较例 1

PTMG 1.3 R_1 (\overline{N}_1 = 1500. d = 1.9) をメタノール 3.1 k_0 に密かす。 次に H_1 O E 7.8 k_0 (H_1 O I) タノール \approx 2.52) 加えて充分に投掉したのち、 E 1.0 E で 3 0 時間 E 位して相分離させる。 上相は自然している状態であるが、 上相と下相を分歧して、 それぞれ 脱溶 蘇する。 結果を表 E 3 に示す。 上相に比 改的 高分 仕体が 扱つて E 3 、 下相からの E 7 E 0 収 E 6 E 0 E

投一3

	政政(化)	改 平均分子 <u></u>	đ
以料PTMG	1. 3	1500	1. 9
上相PTMG	0.67	1 3 0 0	2.0
下相PTMG	0. 6 3	1900	1. 4

- 9 -

時間昭60-108424(4)

機伴したのち、10℃で3時間静度して相分離させる。各相を収裕禁してPTMGを回収する。下相より高分子遺体PTMGが、上相から稍裂PTMGが得られる。その結果を決一5℃示す。

₩ — 5

	脏量(g)	数平均分子量	đ
版料PTMG	100	1500	1. 9
高分子量部分	18	3054	1, 3
精製PTMG	8 2	1350	1. 6

4 図面の簡単な説明

第1図は数平均分子並1500のPTMGを20wtが の機度で裕かした時の85℃、24時間静置後の PTMGの沈澱率(沈歳したPTMG/仕込PTMG× 100)と水機度との関係を示す図数である。

铧許出額人 旭化成工業株式会社

SEZ MÁ (VI) 3

PTMG(Ma=1750, d=1.9)40gを エタノール160gに溶かす。 H₂Oを120g加えて充分に設拌する。この液を10℃で20分間遊心分解(5000RPm)を行ない、相分離させ、高分子量体を含む下相を除く。上相に、H₂Oを420g加えて批拌した浸、同じく10℃で20分間速心分離(5000RPm)を行ない相分離させる。各相をそれぞれ脱路鉄してPTMGを回収した。その結果を表ー4に示す。

装一(

	重量(g)	数平均分子量	đ
版料PTMG	4 0	1750	1. 9
高分子量即分	7. 2	2800	j. 6
低分子量部分	7. 3	5 6 0	20
物製PTMG	2 5. 5	1800	1. 4

尖斯例 (

PTMG (M== 1500, d=19) 100g をメタノ ール 500g に裕かす。 H20を 195g 加えて光分に

-11-

第1図

